



第5回 脳研・高度先進合同セミナー

イオンチャネル内蔵型P2X<sub>2</sub>受容体の  
イオン選択性およびgating

右田 啓介 先生

(福岡大学医学部 薬理学教室)

日時：平成19年1月5日（金）17:00～18:00

場所：基礎第3講義室（脳研1階奥）

Information : 伊東 健 (内5158)  
若林孝一 (内5130)